

台灣真空學會
2011 年度會員大會暨論文發表會
論文獎評選辦法

2011 年 8 月 16 日修訂

第一條 台灣真空學會（以下簡稱本會）為獎勵優秀真空科技從業人員從事真空科技相關研究，以鼓勵其創新研發之精神，於年會中舉辦論文暨壁報競賽，並頒發「論文獎」，以下簡稱本獎。

第二條 本獎參選人須於論文截稿日前繳交論文摘要及全文之電子檔，並於年會當天至會場張貼海報、現場解說，方始具備論文暨海報競賽參賽資格。

第三條 本獎之評選作業流程如下：

- (一) 由年會學術組成立評審委員會，設評審委員 3 至 15 名，執行評選作業。
- (二) 評審委員會委員應親自出席評審會議，開會時需有委員三分之二（含）以上出席會議，進行評選作業。
- (三) 本獎評分標準如下所示：

論文內容(65%)		海報製作(35%) (須現場解說)
研究主題與方法 (30%)	結果討論與貢獻 (35%)	
1.主題是否有創新性 2.實驗方法是否恰當	1.結果與討論內容是否正確 2.是否具學術貢獻 3.是否具應用貢獻	1.聚焦且具吸引力 2.內容與結構是否完整 3.圖表是否清晰 4.文字敘述是否流暢

- (四) 同分比序標準，以「研究主題與方法」為優先，而後「結果討論與貢獻」、「海報製作」。

第四條 本獎設置獎項如下：

- (一) 傑出獎一名，頒發獎金新台幣 12,000 元及獎狀乙紙。
- (二) 優等獎兩名，每名頒發獎金新台幣 6,000 元及獎狀乙紙。
- (三) 佳作獎四至六名，每名頒發新台幣 3,000 元及獎狀乙紙。
- (四) 真空技術應用獎一名，頒發獎金新台幣 8,000 元及獎狀乙紙。
- (五) 海報獎三至六名，每名頒發新台幣 3,000 元及獎狀乙紙。
- (六) 團體獎二至四名，每名頒發新台幣 3,000 元及獎狀乙紙。

第五條 本會評審委員會應將評審結果提報於年會中頒發獎項。

第六條 本辦法經本會理監事會通過後施行，修正時亦同。